





PN - JP60107859 A 19850613

PD - 1985-06-13

PR - JP19830215364 19831116

OPD - 1983-11-16

TI - PHOTO-DRIVEN SEMICONDUCTOR DEVICE

IN - ENDOU KATSUHIRO

PA - FUJI DENKI SOGO KENKYUSHO KKFUJI ELECTRIC CO LTD

EC - G02B6/42C3D; G02B6/42C7; G02B6/42F; H01L31/111B

IC - H01L31/10

CT - JP53147489 A []; JP54000979 A []; JP58053166B B []; JP54136283 A []; JP55157273 A []; JP57088770 A []; JP58097852B B []

© WPI / DERWENT

 Light-actuated thyristor - has light guide for transmitting signal from external source to photo-sensitive portion of semiconductor device NoAbstract Dwg 1,2/5

PR - JP19830215364 19831116

PN - JP60107859 A 19850613 DW198530 014pp

PA - (FUEL) FUJI ELECTRIC CORP RES & DEV

- (FJIE) FUJI ELECTRIC MFG CO LTD

IC - H01L29/74;H01L31/10

OPD - 1983-11-16

AN - 1985-180413 [30]

© PAJ / JPC

PN - JP60107859 A 19850613

PD - 1985-06-13

AP - JP19830215364 19831116

IN - ENDOU KATSUHIRO

PA - FUJI DENKI SOUGOU KENKYUSHO:KK; others01

TI - PHOTO-DRIVEN SEMICONDUCTOR DEVICE

PURPOSE:To obtain the photo-driven semiconductor device having a small photo energy loss by a method wherein an Si substrate with a light-receiving part is pinched by a cathode electrode and an anode electrode, said electrodes are surrounded by an insulating ring, a through hole is provided on the cathode electrode corresponding to the light- receiving part of the Si substrate, an internal light guide is inserted into the through hole, the internal

none none none

THIS PAGE BLANK (USPTO)

e is fixed using a tubular connecting material having an airtight member inside, and the external light guide is connected thereoffer using a connecting jig.

- CONSTITUTION:A contact electrode6 is attached to the surface of an Si substrate 1 whereon a light-receiving part 9 is formed on the surface, the surface of the electrode 6 and the back side of the substrate 1 are pinched by a cathode electrode 5 and an anode electrode 4, and a positioning is performed by having an inner insulating ring 18 to come in contact with the electrode6. Then, the above is surrounded by an insulating ring 2 which has an end plate 3 on the front and the back sides. A hole corresponding to the light-receiving part 9 is provided. Subsequently, an internal light guide 10 is inserted in said hole, the inner light guide 10 is fixed using a cobalt alloy connecting material 16, inside of which an airtight member 17 such as low melting point glass is provided, and an external light guide 13 is connected to the guide 10 using a connecting jig 14.
- H01L29/74;H01L31/10

none

none none none

TOTAL MILE MICETAL

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭60-107859

@Int.Cl.⁴

識別記号

厅内整理番号

❸公開 昭和60年(1985)6月13日

H 01 L 29/74 31/10

6466-5F 6666-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全 3頁)

の発明の名称

光駆動半導体装置

②特 願 昭58-215364

@出 顧 昭58(1983)11月16日

70発明者 遠

勝弘

横須賀市長坂2丁目2番1号 株式会社富士電機総合研究

所内

⑪出 願 人 株式会社富士電機総合

横須賀市長坂2丁目2番1号

研究所

⑪出 願 人

富士電機株式会社

川崎市川崎区田辺新田1番1号

20代理人 弁理士 山口 第

明 細 書

1. 発明の名称 光駆動半導体装置

2. 特許請求の範囲

1)容器を気密に資通する内部ライトガイドを備え、該内部ライトガイドの一端の端面は半導体素体の受光部に近接して対向し、他端の外面は、容器に固定され、端部が外部ライトガイドの端部に備えられた接続治具に嵌着可能の管状接続体の内面に気密に結合され、端面が該接続体の端面と同一平面にあることを特象とする光駆動半導体装置。

3. 発明の詳細な説明

[発明の属する技術分野]

本発明は外部光源からの光信号がライトガイドを介して気密容器内に収納された半導体素体の受 光部へ導かれる光点弧サイリスタなどの光駆動半 導体装置に関する。

(従来構造とその問題点)

との他の光駆動半導体装置の気密容器としては、 例えば特開昭 56-64479号公報で第1 図に示す ような構造が知られている。第1 図に示す平形構

造の光点弧サイリスタはシリコン板1か絶録リン グ2および端板3からなる容器の両面にあるアノ - ド電極 4 およびカソード電極 5 の間に挟まれ、 カソード電極5には接触電極6を介して接触して いる。カソード電極5に設けられた質通孔7には 透光窓8が存在し、透光窓8からシリコン板1の 受光部9への光の伝送は、貫通孔7内の内部ライ トガイド10によつて行われ、この内部ライトガ イド10は透光窓8および受光部9に、例えばゲ ル状シリコーン樹脂からなる伸縮自在の光結合材 11.12を介して保持されている。外部光源と 接続する外部ライトガイド13はその端部に取り 付けられた接続治具14を貫通孔7に抑入し、端 面を透光窓8と光結合材15を介して接触させる。 しかしこのような構造の場合、透光窓8がカソー ド電極5の端面より引つ込んでいるため、透光窓 の液掃が困難で、その荷脅度が確保できず、透光 窓8の面で光の散乱が起こり、光エネルギーの伝 搬が妨げられ、点弧特性が低下する。さらに伸縮 自在な光結合材11,12,15は耐熱性が低く、

持開昭60-107859 (2)

特に100℃を超える使用の際には硬化、含有溶剤の蒸発その他による変質が起こり、益々光エネルギーの伝搬が妨げられる。光点弧サイリスタの点弧酸は相反する特性である d v / d t 耐量との協調を必要とするため無制限に点弧感度を高めることができない。従つて外部光源からの光エネルギーの光伝搬過程での損失を極力少なくする構造とする事が重要である。

(《の目的)

従 本発明は光伝搬過程での光エネルギーの 損失が なく、かつ高気密で保守容易な構造を有 する光駆動半導体装置を提供することを目的とす る。

(発明の要点)

本発明は光駆動半導体装置が容器を気密に貫通する内部ライトガイドを備え、そのライトガイドの一端の端面は受光部に近接して対向し、他端の外面は、容器に固定され、端部が外部ライトガイドの端部に備えられた接続治具に嵌着可能の管状接続体の内面に気密に結合され、端面がその接続

体の端面と同一平面にあることにより上述の目的 を達成する。

〔発明の実施例〕

第2図は本発明の一実施例を示し、第1図と共 通の部分には同一の符号が付されている。第1図 と異なる点は内部ライトガイド10がカソード電 極5にろう付けされた。例えばコパール合金より なる管状接続体16に気密部材17によつて固治 されている点である。気密部材17としては、低 温融労ガラス、高分子化合物あるいはろう材など を用いることが出来る。内部ライトガイド10の 上端はカソード電極5の上面より突出し、端面が 接続体16の端面と同一平面にある。ライトガイ ド10の下端もカソード電極5の下面より突出し ているのでその端面を研摩することができる。シ リコン板1を絶繰リング2、端板3、アノード電 極4からなる容器下部に収容し、位置決めのため の内部絶縁リング18を挿入後、シリコン板上面 に接触電極6を置き、内部ライトガイド10,接 続体16および端板3と結合されたカソード電極

5をとの上に載せて端板3を絶縁リング2とを固着することにより組立てが完了する。この際内部ライトガイド10の端面が受光が気がない。なの光点弧サイリスタイトガイド13を接続するのは、外部ライトガイド13の端部の治具14と接続体16の端部とを嵌合することにより簡単に行うことができる。従つて内部ライトガイド10と外部ライトガイド13の間、あるいは内部ライトガイド10と発光を用いると変がない。またライトガイド各端面の清掃作業も容易で界面で光散乱を防止することができる。

第3図に示す実施例では、内部ライトガイド10が絶縁リング2に接続体16を介して固定され、 横方向より光エネルギーを伝搬する構造である。 ライトガイド10はカソード電極5に設けられた 切込み部19を経て受光部9に対向している。と の実施例は、素子の熱的特性がより向上すること および取扱いがより簡単になるなどの利点がある。

第4図に示す実施例は特に取扱いを容易にする

ための改良に重点がある。すなわち内部ライトガイド10の端面はカソード電極5の外面よりやや内側になつており、運搬等で内部ライトガイド10の端面に損傷を受ける事を防止できる効果がある。しかし接続体16の外側には電極5が空所20を有するので内部ライトガイド10の端面の流流には支輝がない。

(発明の効果)

本発明は光感動半導体接世の内部では光感動半導体接世のの機能を貫通して外部ですれているでは、それで、大変を強性を用いているが、大変を強性を関する。というでは、大変を発生を発生がある。というでは、大変を発生がある。というでは、大変を表している。というでは、大変を表している。というでは、大変を表しているが、大変を表している。というでは、大変を表しているが、大変を表している。

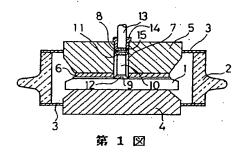
率が低下する。本発明による構造では外部ライトガイドと内部ライトガイドの間の接触端面数は2であり、第1図に示した構造における接触端面数4に比して半波していて、それだけ光伝送効率の低下が避けられる。

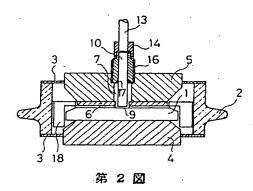
なお上述では平形構造の光点弧サイリスタを例に 挙げて説明したが、スタッド形の光点弧サイリスタの場合にも、また光信号によつて動作する他の半導体案子にもすべて同様に適用できる。

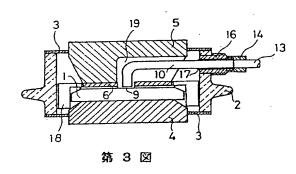
4.図面の簡単な説明

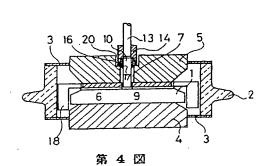
第1図は従来技術における光点弧サイリスタの 断面図、第2図は本発明の一実施例の光点弧サイ リスタの断面図、第3図、第4図はそれぞれ異な る実施例の断面図、第5図は接触端面数と光伝送 効率の関係を示した線図である。

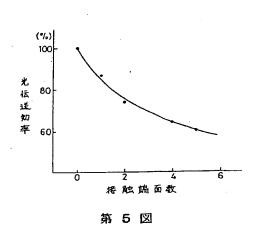
1 … シリコン板、 2 … 絶縁 リング、 3 … 端板、 4 … アノード電極、 5 … カソード電極、 9 … 受光部、 1 0 … 内部ライトガイド、 1 3 … 外部ライトガイド、 1 4 … 接続治具、 1 6 … 接続体、 1 7 . 気密部材。











THIS PAGE BLANK (USPTO)